PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-262968

(43)Date of publication of application: 28.09.1999

(51)Int.Cl.

B32B 9/00 B32B 15/04 G02F 1/1343 H01B 5/14

(21)Application number: 10-068990

(71)Applicant: ASAHI GLASS CO LTD

(22)Date of filing:

18.03.1998

(72)Inventor: MIYAZAKI MASAMI

SATO KAZUO

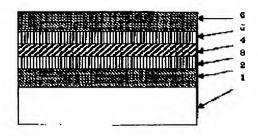
TAKAGI SATORU **AOSHIMA ARINORI**

(54) TRANSPARENT CONDUCTIVE FILM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a transparent conductive film having low resistance and excellent in humidity resistance and chemical resistance.

SOLUTION: In a transparent conductive film wherein an oxide film 2, a metal film 4 and an oxide film 6 are laminated on a substrate 1 in this order so as to form (2n+1) layers (n≥1), oxide films 3, 5 containing Ni and Zn are provided to at least the interface on the side remote from the substrate among at least two upper and lower interfaces of the metal film as a part or all of the oxide films 2, 6 forming the transparent conductive film.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

mis Page Blank (uspto)

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-262968

(43)公開日 平成11年(1999) 9月28日

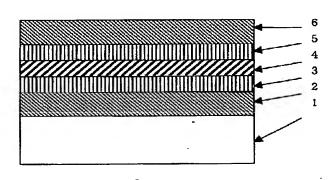
(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	FΙ					
B32B 9/00		B 3 2 B	9/00		A.		
15/04		1	15/04	Z			
G02F 1/1343		G 0 2 F	1/1343				
H 0 1 B 5/14		H 0 1 B	5/14	-	A		
		客查請求	未請求	請求項の数 5	OL	(全 5]	乭)
(21)出願番号	特願平10-68990	(71)出顧人)44 株式会社			
(22)出顧日	平成10年(1998) 3 月18日		東京都	千代田区丸の内	2丁目	1番2号	
		(72)発明者	宮崎	正美			
			神奈川	具横浜市神奈川	玄羽沢	订1150番地	[
			旭硝子	株式会社内			
		(72)発明者	佐藤	佐藤 一夫			
			神奈川	県横浜市神 东 川	玄羽沢	叮1150番地	1
			旭硝子	株式会社内			
		(72)発明者	高木	悟			
			神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1150番地		Į.		
			旭硝子	株式会社内			
					3	最終頁に続	:<

(54) 【発明の名称】 透明導電膜

(57) 【要約】

【課題】低抵抗を有し、耐湿性および耐薬品性にも優れ た透明導電膜の提供。

【解決手段】基体 1 上に、酸化物膜 2、金属膜 4、酸化物膜 6 とがこの順に (2 n + 1)層 (n ≥ 1)で積層された透明導電膜において、金属膜の上下の 2 つの界面のうち少なくとも基体から遠い側の界面には、NiとZnとを含有する酸化物膜 3、5が透明導電膜を形成する酸化物膜 2、6の一部または全部として設けられてなる透明導電膜。



【特許請求の範囲】

【請求項1】基体上に、酸化物膜、金属膜、酸化物膜とがこの順に(2n+1)層($n \ge 1$)で積層された透明 導電膜において、金属膜の上下の2つの界面のうち少なくとも基体から遠い側の界面には、N i とZ n とを含有する酸化物膜が透明導電膜を形成する酸化物膜の一部または全部として設けられてなる透明導電膜。

【請求項2】NiとZnとを含有する酸化物膜が、NiとZnの総和に対してNiを5~80原子%含む請求項1記載の透明導電膜。

【請求項3】NiとZnとを含有する酸化物膜が、Gaを含有する請求項1または2記載の透明導電膜。

【請求項4】金属膜が、Agを主成分とする膜である請求項1、2または3記載の透明導電膜。

【請求項5】Agを主成分とする膜が、Pd、Au、Pt、CoおよびCuからなる群から選ばれる1種以上の金属を含む合金膜である請求項4記載の透明導電膜。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は透明導電膜に関する。

[0002]

【従来の技術】Ag層を透明酸化物層で挟んだ多層構成のAg系透明導電膜は、現在広く使われているITO膜よりも容易に低抵抗が得られるため、液晶ディスプレイ(LCD)等の表示用透明電極として期待されている。Ag系透明導電膜としては、1)Ag層をIn2 O3 を ITO で挟んだITO/Ag/ITO、3)Ga添加ZnO(GZO)層で挟んだGZO/Ag/GZOなどが知られている。In2 O3 /Ag/In2 O3 やITO/Ag/ITOは、耐薬品性に優れてはいるものの、室内放置により白色欠点が生じるほど耐湿性が不充分である。一方、GZO/Ag/GZOは、耐湿性は良好であるが耐薬品性が不充分であるという欠点がある。このため、いずれの構成の膜もLCD用としては実用化されていない。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、LCDなどに使用できる低い抵抗を有し、耐湿性および耐薬品性にも優れた透明導電膜の提供を目的とする。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明は、基体上に、酸化物膜、金属膜、酸化物膜とがこの順に(2n+1)層(n≥1)で積層された透明導電膜において、金属膜と酸化物膜とで形成される2つの界面のうち少なくとも基体から遠い側の界面には、NiとZnとを含有する酸化物膜(以下、NZ酸化物膜という)が酸化物膜の一部または全部として設けられてなる透明導電膜を提供する。NZ酸化物膜は、NiとZnとの複合酸化物膜、あるい

はNiとZnとの複合酸化物膜を主成分とする膜である。より良好な耐湿性、耐薬品性が得られることから、NZ酸化物膜は、金属膜と酸化物膜とで形成される2つの界面の両側に設けられることが好ましい。

【0005】図1に本発明に係る金属膜を1層用いた透明導電膜の代表例の断面図を、図2に本発明に係る金属膜を2層用いた透明導電膜の代表例の断面図を示す。1は基体、3、5、7、9はNZ酸化物膜、2、6、10は酸化物膜、4、8は金属膜である。

【0006】本発明における基体1としては、ガラス板、樹脂製フィルム、樹脂製板などが使用できる。また、ガラス板などの上にカラー画素となるカラーフィルタ層を形成し、該カラーフィルタを保護、平滑化するための透明樹脂層を形成し、さらに該透明樹脂層上にシリカ、SiNxなどの無機中間膜層(透明導電膜との密着改善層)を順次積層したものを基体として用いてもよい。

【0007】NZ酸化物膜3、5、7、9は、NiとZnの総和に対してNiを5~80原子%含むことが好ましい。5原子%未満では、耐薬品性が不充分であるし、80原子%超では、金属膜(特に、後述するAgを主成分とする膜)との密着性が不充分となるため湿気の影響で剥離が生じやすくなる。

【0008】また、導電性を高めるために、NZ酸化物膜3、5、7、9は、Gaを含有することが好ましい。特に、GaをNi、Zn、Gaの総和に対して2~15原子%含むことが好ましい。

【0009】酸化物膜2、6、10は、耐薬品性に優れた膜であることが好ましい。例えば、In2O3、ITO、SnO2、TiO2、NZ酸化物等の材料が使用できる。それぞれの酸化物膜は2種以上の酸化物膜が積層され多層で構成されていてもよい。高導電率が必要とされる場合は、In2O3 やITO等の導電性膜を用いることが好ましい。より具体的には、酸化物膜として、

1) I T O 膜、2) N Z 酸化物膜/I T O 膜、3) N Z 酸化物膜、などを用いる。

【0010】酸化物膜2、6、10のそれぞれの膜厚は、光学特性の観点から、NZ酸化物膜の膜厚との合計で10~150nmの膜厚であることが好ましい。10nm未満および150nm超では可視光透過率が低下する。

【0011】N Z酸化物膜3、5、7、9の膜厚は1 n m以上が好ましい。1 n m未満では金属膜(特に後述するAgを主成分とする膜)との密着性が不充分となるため耐湿性が不良となる。

【0012】本発明の透明導電膜には、機械的、化学的耐久性を向上させる目的で、基体から最も遠い(2n+1)層目の酸化物膜のさらに外側に保護層などを設け得る。

【〇〇13】本発明における酸化物膜の形成は、生産性

を考慮するとスパッタリング法で作製することが好ましい。酸化物膜の形成法には、酸化物焼結体ターゲットを用いてAr雰囲気中もしくは酸化性ガスを少量添加ーゲットを用いて酸化性ガス・Arガス混合雰囲気中でスパッタリングする方法と、金属ターでットを用いて酸化性ガス・Arガス混合雰囲気中でスパッタリングする方法とがあるが、NZ酸化物膜は金田で作製することが好ましい。後者の方法で作製してもとが好ましい。後者の方法で作製してもとが好ましい。とを考慮しており、生産安定性等を考慮して決定される。なお、いずれの酸化物膜も、用いるにより、直流スパッタリングで成膜が可能な場合は、生産性の観点から直流スパッタリングで成膜することが好ましい。

【0014】金属膜4、8は、低比抵抗、高可視光透過率が得られることからAgを主成分とする膜であることが好ましい。Agを主成分とする膜は、Agのみからなる膜でもよいが、Agの安定性が向上することから、Pd、Au、Pt、CoおよびCuからなる群から選ばれる1種以上の金属を含む合金膜であることが好ましい。【0015】Pd、Au、Pt、CoおよびCuからなる群から選ばれる1種以上の金属は、Agとの合量に対して0.1~10原子%の割合で含まれることが好ましい。0.1原子%未満では耐久性が不充分となり、10原子%を超えると可視光透過率の低下および高比抵抗化をもたらす。

【0016】金属膜4、8の膜厚は、3~25nmが好ましい。3nm未満ではシート抵抗が高くなり、25nmを超えると可視光透過率が低下する。金属膜は、金属ターゲットを用いてArガス雰囲気中でスパッタリングすることで形成される。金属ターゲットは充分な導電性を有しているため、直流スパッタリングによる成膜が可能である。比抵抗調整や機械的耐久性向上の目的で雰囲気中にN2などのガスを添加してもよい。

【0017】本発明の透明導電膜は成膜後、100~3 00℃の温度で加熱処理されてもよい。加熱処理により、低抵抗化、高可視光透過率化、耐久性向上が期待できる。

[0018]

【作用】Ag系透明導電膜の耐湿劣化(白色斑点発生)は、湿気の影響でAg膜と酸化物膜の界面で剥離が生じ酸化物膜が破損することによる。Ag膜との高い密着性を有するNZ酸化物膜をAg膜と酸化物膜の界面に導入することにより、剥離を防止し、耐湿性を向上できる。また、NZ酸化物膜自体が高い耐薬品性を有するため、NZ酸化物膜を透明導電膜を構成する酸化物膜の一部または全部に用いることで、得られる透明導電膜の耐湿性と耐薬品性を向上させることができる。

[0019]

【実施例】ガラス基板上に、表1の例1~8に示す構成

の透明導電膜を直流スパッタリング法により形成した。表 1の()内の数字は膜厚(nm)である。左側が基板側である。In2 O3 膜は、In2 O3 焼結体ターゲットを用い、2体積%酸素を含んだArガス6mTorrの雰囲気中、2. 2W/cm²の電力密度で直流スパッタリングすることにより成膜した。

【0020】 I T O 膜は、 $Sn \ge In O$ 総和に対して $Sn \ge 1 O$ 原子%含む $In \ge 03$ 焼結体ターゲットを用い、2 体積%酸素を含んだ Ar ガス 6m T or r の雰囲気中、2. $2W/cm^2$ の電力密度で直流スパッタリングすることにより成膜した。成膜後の I T O 膜の組成は、用いたターゲットの組成と同一であった。

【0021】Ga2 O3 を添加したNZ酸化物膜(以下GNZ膜と略す)は、Ni、Znの総和に対してNiを15.7原子%含み、かつNi、Ga、Znの総和に対してGaを4.3原子%含むZnO焼結体ターゲットを用い、Arガス6mTorrの雰囲気中、2.2W/cm²の電力密度で直流スパッタリングすることにより成膜した。成膜後のGNZ膜の組成は、用いたターゲットの組成と同一であった。

【0022】GZO膜は、GaをGaとZnの総和に対して5.0原子%含むZnO焼結体ターゲットを用い、Arガス6mTorrの雰囲気中、2.2W/cm²の電力密度で直流スパッタリングすることにより成膜した。成膜後のGZO膜の組成は、用いたターゲットの組成と同一であった。

【0023】AgPd膜は、Pd1原子%含むAg-Pd合金ターゲットを用い、Arガス2mTorrの雰囲気中、0.55W/cm²の電力密度で直流スパッタリングすることにより成膜した。成膜後のAgPd膜の組成は、用いたターゲットの組成と同一であった。成膜後、すべての透明導電膜について、250℃の雰囲気中で30分間熱処理を行った。表1に各構成の透明導電膜のシート抵抗の測定結果、耐湿性および耐アルカリ性の評価結果を示す。シート抵抗は、四探針法により測定した。

【0024】耐湿性については、70°、湿度90%の雰囲気中に1週間放置するという耐湿試験を行った後、直径0.5mm以上の白色斑点が発生しなかったサンプルを○、直径1mm以上の白色斑点が発生したサンプルを×と判定した。

【0025】耐アルカリ性については、室温の1重量% NaOH水溶液中に20分間浸けるという耐アルカリ試験を行った後、膜に変化が見られなかったサンプルを O、変色等の劣化が見られたものを×と判定した。

【0026】表1より、In2 O3 膜とAgPd膜を積層させた構成(例5、6) およびITO膜とAgPd膜を積層させた構成(例7)では、良好な耐アルカリ性を示すが、耐湿性が不良であることがわかる。また、GZO膜と AgPd膜を積層させた構成(例8)では、耐

湿性は良好であるが、耐アルカリ性が不良である。これに対して、本発明による I n_2 O3 膜とAgPd膜の間に薄いGNZ膜を導入した構成の膜(例 1、2)、 I T O膜とAgPd膜間に薄いGNZ膜を導入した構成の膜(例 3)およびGNZ膜とAgPd膜を積層させた膜

(例4)では、耐湿性、耐アルカリ性ともに良好である。

[0027]

【表 1】

(F)	膜構成	シート抵抗 (Ω/口)	耐湿性	耐アルカリ性
1	In ₂ O ₂ /GNZ/AgPd/ GNZ / In ₂ O ₃ (38) (2) (18) (2) (38)	3.0	0	0
2	In=0-/GNZ/AgPd/ GNZ / In=0-/ (38) (2) (15) (2) (86) GNZ /AgPd/ GNZ / In=0- (2) (15) (2) (38)	1.9	0	0
3	ITO/ GNZ /AgPd/ GNZ /ITO/ GNZ/ (38) (2) (15) (2) (86) (2) AgPd/ GNZ /ITO (15) (2) (38)	1.9	0	0
4	GNZ /AgPd/ GNZ /AgPd/ GNZ (40) (15) (90) (15) (40)	1.9	0	0
5	In ₂ O _a /AgPd/ In ₂ O _a (40) (18) (40)	3.2	×	0
6	In ₂ O ₂ /AgPd/ In ₂ O ₂ /AgPd/ In ₂ O ₂ (40) (15) (90) (15) (40)	2.1	×	0
7	ITO / AgPd / ITO / AgPd / ITO (40) (15) (90) (15) (40)	2.1	×	0
8	GZO / AgPd / GZO / AgPd / GZO (40) (15) (90) (15) (40)	1.8	0	×

[0028]

【発明の効果】本発明によれば、耐湿性と耐薬品性を兼ね備えた、低抵抗の透明導電膜が提供できる。特に、3 Ω /口以下の低抵抗の透明導電膜も容易に作製できる。【0029】本発明の透明導電膜は、液晶ディスプレイ、エレクトロクロミックディスプレイ、エレクトロルミネッセンスディスプレイ、プラズマディスプレイ用などの透明電極以外に、熱線遮断膜、電磁波遮蔽膜、防曇ガラス用透明発熱体等に好適である。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る金属膜を1層用いた透明導電膜の 代表例の断面図。

【図2】本発明に係る金属膜を2層用いた透明導電膜の 代表例の断面図。

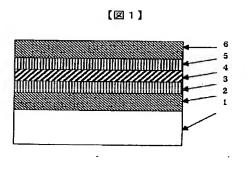
【符号の説明】

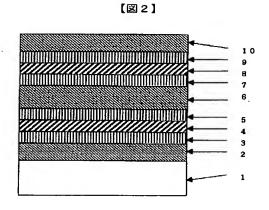
1:基体

2、6、10:酸化物膜

·3、5、7、9:NiとZnとを含有する酸化物膜

4、8:金属膜





フロントページの続き

(72) 発明者 青嶋 有紀 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1150番地 旭硝子株式会社内 mis Page Blank (uspto)